

◇ 研究室紹介 ◇

千葉工業大学 楠山研究室

Chiba Institute of Technology, Kusuyama Lab.

〒275-0016 千葉県習志野市津田沼 2-17-1

TEL:047-4789-0313

E-mail:kusuyama.jumpei@it-chiba.ac.jp

キーワード:ロータリ研削, 砥石, 半導体材料, 金属ガラス, 静圧軸受

1. 研究室概要

千葉工業大学工学部機械工学科 楠山研究室は 2024 年度からスタートした研究室です。主な研究対象は工作機械・生産加工に関わる技術になります。加工技術に関しては、半導体材料や金属ガラスなどの次世代材料を対象としています。また、工作機械要素として、静圧軸受の研究を行うとともに、スピンドル周りの空気流れを利用した切りくず収集方法を開発しています。

2. 専門分野

研削加工, 切削加工, 精密加工, 静圧軸受

3. 研究室構成員

准教授:楠山純平

B4:6名, B3:13名

**4. 研究テーマ紹介**

[切削・研削・研磨加工技術]

- ① 半導体ウェハへの高能率・高精度ロータリ研削(図1)
- ② 超砥粒砥石の仕様のみを用いた作用砥粒数の導出(表1)
- ③ Zr基金属ガラスの高能率精密加工



図1 ロータリ研削加工後のSiウェハの表面粗さの一例

表1 観察結果と提案する理論値の比較

観察結果	作用砥粒数 [$\times 10^3$ 個]		
	#100	#500	#1000
正八面体 モデル	140	2002	7029
十四面体(6+8) モデル	111	2268	10977
十四面体(8+6) モデル	66	1363	6596
	76	1551	7508

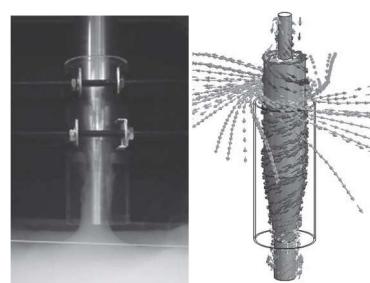


図2 実験結果と解析結果